

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08338546 A

(43) Date of publication of application: 24.12.1996

/E 1	Int.	\sim 1
(5)) IfIL.	u

F16K 17/22

(21) Application number:

07144722

(22) Date of filing:

12.06.1995

(71) Applicant: FUJIKIN:KK

(72) Inventor:

NISHINO KOJI

IKEDA SHINICHI

MORIMOTO AKIHIRO MINAMI YUKIO

KAWADA KOJI **DOI RYOSUKE**

FUKUDA HIROYUKI

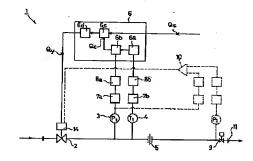
(54) PRESSURE TYPE FLOW CONTROL DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To heighten the control accuracy of a flow control device and to reduce the size and cost of the device.

CONSTITUTION: A pressure type flow control device is adapted to control the flow of a fluid by keeping the orifice upstream side pressure about two or more times as large as the downstream side pressure. The flow control device comprises an orifice 5, a control valve 2 disposed on the upstream side thereof, a pressure detecting device 3 disposed between the control valve 2 and the orifice 5, and an arithmetic control device 6 for computing the flow from the detected pressure P_1 of the pressure detecting device 3 as Qc=KP1 (wherein K is a constant) and outputting a difference between a flow command signal Qs and the computed flow Qc as a control signal Qy to the driving part of the control valve 2. The pressure P1 is regulated by opening and closing the control valve 2 to control the downstream side flow of the orifice 5.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平8-338546

(43)公開日 平成8年(1996)12月24日

(51) Int.CL⁸

織別記号 片内整理番号

PI

技術表示體所

F16K 17/22

F16K 17/22

審査請求 未請求 菌求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出顯器号

特顯平7-144722

(22)出頭日

平成7年(1995)6月12日

(71) 出願人 390033857

株式会社フジキン

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3巻2号

(72) 発明者 西野 功二

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72) 発明者 油田 信一

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジギン内

(72) 発明者 森本 明弘

大阪府大阪市西区立売轭2丁目3巻2号

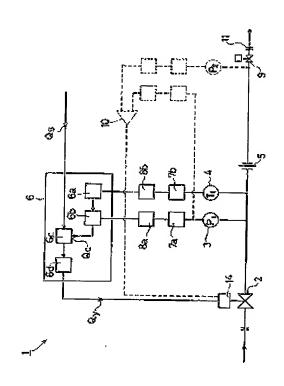
株式会社フジキン内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 圧力式流量制御装置

(57)【要約】

【目的】 流量制御装置の制御精度を高めると共に、装 置の小形化、低コスト化を達成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 オリフィスの上流側圧力P、を下流側圧 カP。の約2倍以上に保持した状態で流体の漆量制御を 行なう圧力式流量制御装置に於いて、オリフィス(5) と、オリフィス(5)の上流側に設けたコントロール弁 (2) と、コントロール弁(2)とオリフィス(5)間 に設けた圧力検出器(3)と、圧力検出器(3)の検出 圧力P、から流量QcをQc=KP。(但しKは定数) として演算すると共に、流量指令信号Qsと前記演算し た流量信号Qcとの差を制御信号Qyとして前記コント ロール弁(2)の駆動部(14)へ出力する演算制御装 置(6)とから構成され、コントロール弁(2)の開閉 によりオリフィス上漆側圧力P、を調整し、オリフィス 下流側流置を調御することを特徴とする圧力式流量制御 装置。

【請求項2】 オリフィス(5)を交換自在に取付けず る構成とした請求項1に記載の圧力式流置制御装置。

【讀求項3】 コントロール弁 (2) の弁本体 (12) に圧力検出器(3)の取付孔(12d)及びオリフィス (2)の弁本体(12)をブロック化して成る請求項1 に記載の圧力式流置制御装置。

【詰求項4】 オリフィス(5)をコントロール弁 (2) の弁本体(12) のオリフィス取付孔(12 f) 内へ交換自在に鍾者して成る請求項3に記載の圧力式流 置制御裝置。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【産業上の利用分野】本発明は気体等の流置制御装置の 改良に関するものであり、主として半導体製造設備や化 30 学品製造設備等に於いて利用されるものである。

[0002]

【従来の技術】半導体製造設備等のガス流置制御装置と しては、従前から所謂マスフローコントローラーが多く 利用されている。

【0003】しかし、このマスフローコントローラーに は①熱式流量センサの場合は、応答速度が比較的遅いこ と、②低流量域に於ける制御精度が悪いうえ製品毎に精 度のバラツキがあること、②作動上トラブルが多くて安 定性に欠けること、の製品価格が高いろえ、交換用部品 も高価であってランニングコストが高くつくこと等の様 々な不都合が存在する。

【0004】一方、上述の如きマスフローコントローラ 一の問題点を避けるものとして、図12に示す如き模成 の差圧式流量制御装置が多く用いられている。

【0005】即ち、当該差圧式流置制御装置は、オリフ ィス30の上・下漆側の流体差圧△Pを圧力検出器3 32の検出値から求め、検出機量Qc=K√△P及 び鈴出漆畳Qcと設定漆量Qsとの差Qy=Qc-Qs をCPUで演算すると共に、前記漆量差Qyを制御信号 50 として流量制御弁33へ出力し、前記流量偏差Qyを零 にする方向に流量制御弁33を開・閉制御するものであ

【0006】しかし、当該差圧式流量制御装置には、の 検出流量Qcのレンジ範囲が圧力検出器31、32のレ ンジ範囲の1/2乗となるため、検出流量Qcの検出精 度が低下すること、②流量測定精度を高めるためには、 オリフィス上・下流側に比較的長い直管路を設けて流体 の流れを層流にする必要があり、必然的に装置が大型化 すること、③圧力検出器を2基必要とするため 製造コ ストの引下げを計り難いこと等の問題が残されている。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】本願発明は、前記マス フローコントローラーや差圧式流量制御装置に於ける上 述の如き問題。即ち①装置としての総合的な検出結度が 低いこと、及びወ装置の小型化や製造コストの低減が困 難なこと等の問題の解決を直接の目的とするものであ り、一基の圧力検出器の検出圧力を基準にし、当該検出 圧力値に正比例する形で鈴出漆置を演算することによ (5)の取付孔(121)を失々設け、コントロール弁 20 り、高精度な流量制御が行え、しかも小型で且つ安価に 製造できるようにした圧力式漆置制御装置を提供するも のである。

[0008]

【課題を解決するための手段】而して、ノズルを通る気 体流の特徴の一つとして、ノズル前後の気体の圧力比P 。/P、が気体の臨界圧力比(空気や窒素等の場合は約 0.5)以下になると、ノズルを通る気体の流速が音速 となってノズル下漆側の圧力変動が上流側に伝繙しない ため、ノズル上流側の状態に相応した安定した質量流置 を得ることができると云う事象がある。

【0009】但し、ノズルの場合には、気体のもつ粘性。 のためにノズル断面積と音速の積が直接に実際の気体流 置を表すことにはならず、気体の流量消算を行うにはノ ズルの形態によって定まる流出係数を求めなければなら ないことは勿論である。

【りり10】そのため、本願発明者等は、各種のノズル 形態と流体(ガス)について、その流出係数を求める試 験を繰り返し行って来たが、その試験過程に於いて、前 記気体の圧力比P、/P、が気体の臨界圧力比以下の場 台には下流側の圧力変動が上流側に伝播しないと云う特 性に着目し、気体液通路をノズルに代えて微小オリフィ スとした場合のオリフィス形態と気体流置及びオリフィ ス上流側の気体圧力P、と気体流置の関係について、各 種の測定試験を行った。その結果、気体圧力化P。/P 、が気体の臨界圧力比以下である場合には、板状の微小 オリフィスを流通する気体流費は、微小オリフィスの径 が一定の場合には気体の種類に抑わらず、オリフィス上 旒側の気体圧力P、に正比例して変化することを見出し

【0011】即ち、微小オリフィスを流通する気体流置

Q c はオリフィス上流側の圧力 P、に正比例することに なり、オリフィス上流側圧力P、を自動制御することに より、オリフィスを流通する流量のフィードバック制御 を行なうことができる。

【0012】また、オリフィスを流通する気体流量は、 オリフィス上流側の流速分布やオリフィス下流側の圧力 変動の影響を受けないため、オリフィス上流側に直管路 を必要とせず、装置の大幅な小形化が計れると共に、圧 力検出器も1基でよく、流量制御装置の製造コストの引 下げが可能となる。

【0013】更に、流置と圧力の関係が一次関数となる ため、圧力検出器のレンジと流量のレンジとが同一とな り、従前の差圧式流量形の場合に比較して測定結度が著 しく向上することになる。

【①①14】ところで、従来から、ディスクタッチ型の 漆量制御弁等の製作に於いても、気体圧力此P。/P。 が臨界圧力比以下の場合のバルブを通過する気体流量Q cを、Qc=KSP、《但し、Sは最小流路面積、P、 は一次側圧力、Kは鴬数) として演算することが経験的 に行なわれている。

【0015】しかし、当該流置制御弁に於ける実際の気 体流量Qは、Qc=KSP,で演算した流量の±20% 位いの値となり、前記Qc=KSP。の関係を気体癒置 の精密な測定に応用することは困難な状態にある。

【①①16】本願発明は、上述の如き本願発明者等の知 見に基づいて創作されたものであり、オリフィスの上漆 側圧力P、を下流側圧力P。の約2倍以上に保持した状 懲で流体の流量制御を行なう圧力式流量制御装置に於い。 で、オリフィスらと、オリフィス5の上流側に設けたコ ントロール弁2と、コントール弁2とオリフィス5間に 30 設けた圧力検出器3と、圧力検出器3の検出圧力P、か ら流量QcをQc=KP。(但しKは定数)として演算 すると共に、流量指令信号QSと前記演算した流量信号 Qcとの差を制御信号Qyとして前記コントロール弁2 の駆動部14へ出力する演算制御装置6とから構成さ れ、コントロール弁2の開閉によりオリフィス上流側圧 力P」を調整し、オリフィス下流側流量を制御すること を発明の基本構成とするものである。

[0017]

【作用】圧力検出器3によりオリフィス5の上流側の流 40 体圧力P、が検出され、演算制御装置6へ入力される。 【0018】演算制御装置6ではQc=KP、の演算式 を用いて流量Qcが演算されると共に、流量指令値Qs とQcの比較が行なわれ、両者の差Qc-Qsに钼当す る副御信号Qyがコントロール弁2の駆動部14へ入力

【0019】即ち、コントロール弁2は、前記制御信号 Qyによって前記両者の差Qc-Qsが零になる方向に 関閉制御され、これによってオリフィス下流側の流置Q cが設定適置(流量指令値)Qsに常時保持される。

[0020]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の実施例を説明 する。図1は本発明に係る流置制御装置のブロック構成 図であり、当該流置制御装置1はコントロール弁2、圧 力検出器3、温度検出器4.オリフィス5、演算制御装 置6. 増幅器7 a・7 b. A/D変換8 a・8 b. オリ フィス対応弁9. ガス取出し用継手1.1等から形成され ている。

【0021】前記コントロール弁2には、後述する如き 10 所謂ダイレクトタッチ型のメタルダイヤフラム弁が使用 されており、また、その駆動部には、圧電素子形駆動装 置が使用されている。尚、コントロール弁2の駆動部と してはこの他に、磁盃素子形駆動装置やソレノイド型駅 動装置、モータ型駆動装置、空気圧形駆動装置、熱膨張 型駆動装置等の使用が可能である。

【0022】前記圧力検出器3には半導体歪形圧力セン サーが使用されているが、圧力検出器3としては2の他 に、金属箔歪形圧力センサーや静穹容量形圧力センザ 磁気抵抗形圧力センサー等の使用も可能である。

【0023】また、前記温度検出器4には、熱電対形温 20 度センサーが使用されているが、測温低抗形温度センサ 一等の使用も可能である。

【0024】前記オリフィス5には、板状の金属薄板製 ガスケットに放電加工によって孔部を設けたオリフィス が使用されているが、オリフィス5としてはこの他に、 極細パイプやエッチングにより金属膜に孔を形成したオ リフィスを使用することができる。

【0025】前記演算制御装置6は所謂制御回路墓板か ら形成されており、温度補正回路 6 a . 液量演算回路 6 b. 比較回路6c、増幅回路6d等が具備されている。 【0026】次に、本発明に係る流量制御装置しの作動 について説明する。

【0027】図1を参照して、コントロール弁2の出口 側、即ちオリフィス5の上流側の気体圧力P、が圧力検 出器3によって検出され、増幅器7a及びA/D変換器 8 a を経て、ディジタル化された信号が流量演算回路 6 りへ入力される。

【0028】同様に、オリフィス上流側の気体温度で、 が温度検出器4で検出され、増幅器7b及びA/D変換 器8 bを経てディジタル化された信号が温度矯正回路6 aへ入力される。

【0029】前記演算制御回路6では、圧力信号P、を 用いて漆置 $Q^* = KP$ 、が演算されると共に、前記温度 箱正回路 6 a からの箱正信号を用いて前記流置Q1 の温 度補正が行なわれ、演算流量信号Qcが比較回路6cへ

【0030】一方、比較回路6cへは流畳指令信号Qs が入力されており、ここで前記演算流量信号Qcとの此 較が行なわれると共に、両者の差信号Qy = Qc - Qs50 が、制御信号としてコントロール弁2の駆動部14へ出

力される。

【0031】即ち、演算流量信号Qcが複畳指令信号Qsより大きい場合には、コントロール弁2を閉鎖する方向に、また、前記QcがQsより小さい場合にはコントロール弁2を開放する方向に弁駆動部14が作動され、Qc=Qsとなるようにコントロール弁2の関度が自動制御される。

【りり32】尚、本発明に於いては、前記オリフィス5の上流側の気体圧力P、と下流側の圧力P、との間に、P。/P、が約り、5より小さいこと、即ちオリフィス 105の上流側圧力P、が下流側圧力P。の約2倍より大きいと云う条件が、常に成立していなければならないことは勿論である。

【①①33】そのため、図1の点線で示す如く、オリフィス5の上流側気体圧力P」と下流側気体圧力P」とを反転増幅器10へ入力し、圧力P」と圧力P」の大きさが逆転したような場合(即ち、逆流を生じる状態になった場合)や、或いはP、/P。>①、5の状態になった場合(即ち、逆流は生じないものの高精度な流量制御ができなくなった場合)には、コントロール弁2を自動的 20 に閉鎖するようにしてもよい。

【10034】図2及び図3は、本発明に係る装置の演算制御装置6を除いた部分の一例を示す縦断面図と横断面図であり、また、図4及び図5は圧電素子型駆動部の縦断面図と横断面図である。尚、図2乃至図4に於いて、2はコントロール弁、3は圧力検出器、5はオリフィス、9はオリフィス対応弁、11はガス取出し用継手、12は弁本体、13はダイヤフラム、14は駆動部である。

【①①35】前記コントロール弁2は、流体入口12 a、弁座12b、弁室12c、圧力検出器取付孔12 c、流体出口12e等を備えたステンレス鋼製の弁本体 12と、ステンレス鋼やニッケル、コバルト台金製のダイヤフラム13と、ダイヤフラム13を下方へ押圧する 圧電素子型駆動部14等から形成されている。

【0036】また、前記ダイヤフラム13は皿バネ15 の弾性によって常時下方へ押圧されており、弁座25へ 接当した状態となっている。

【0037】更に、圧電素子14aへの入力によりこれが伸長すると、圧電素子支持材19を介してダイヤフラム抑え16が上方へ引き上げられる。その結果、ダイヤフラム13が上方へ弾性復帰し、弁座2りから経間することにより、弁が関状態となる。

【0038】尚、本実施例では図4に示すように変位置 16μm、5mm×5mm×18mmのピエゾ素子ユニット14aを3個直列状に組み合せることにより、圧弯素子駆動部14を形成しており、図4及び図5に於いて、16はダイヤフラム鉀え、17はベース体、18はボール、19は圧電素子支持材(スーパーインバー材)、20はストローク調整ねじである。 【0039】また、前記圧電素子支持村19の熱膨張率は圧電素子(ビエゾ素子)の熱膨張率にほぼ近いスーパーインバー材により形成されている。

【① 040】図6は圧力検出器3の取付部の詳細を示すものであり、本実施例では弁本体12の下面側に設けた取付孔12は内へ半導体歪ゲージから成る圧力検出器3が、押えナット21によりメタルのリング22を介して気密状に取付けされている。

【0041】尚、図6に於いて、23はスリーブ、24 はベアリングであり、また前記メタル〇リング22に代 えてメタル〇リングやメタルガスケットを用いることが できる。

【0042】更に、本実施例では、前記圧力検出器取付孔12dを弁本体12の弁室12cより僅かに下流側寄りの底面に形成するようにしているが、図7に示す如く 弁本体12の下面側に弁室12cと対向状に取付孔12 dを穿設するようにしてもよい。

【0043】前記オリフィス5は図2に示す如く、前記圧力検出器3より下漆側に設けられており、本実施例では、メタルダイヤフラム型のオリフィス対応弁9の弁本体9aに形成した液体入口9b内に配設され、取付ねじ25を締込むことによりベアリング24を介して固定されている。尚、図2及び図3に於いて、9cはオリフィス対応弁9の流体出口である。

【0044】図8は、オリフィス5の取付位置をコントロール弁2の弁本体12側に設けた例を示すものであり、取付構造そのものは、前記オリフィス対応弁9の弁本体9a側に設けるようにした図2の場合と、全く同一である。

36 【0045】図9はオリフィス5の更に他の取付例を示すものであり、オリフィス5そのものを交換自在に取付けしたものである。

【0046】即ち、弁本体12のオリフィス取付孔12 『内にリング状の当り面を形成すると共に、オリフィス 挿入孔12gを流体通路と垂直方向に形成し、プレート状のオリフィス5を挿入孔12gを通して上方より取付孔12g内へ挿入すると共に、締付押え体26を総込むことにより、ベアリング27を介してオリフィス5を固定するように形成されている。

【0047】また、流置範囲に応じてオリフィス5を取り替える場合には、前記鉀え体26をゆるめ、オリフィス5を差し替えたあと、再度押え体26を締込みする。【0048】本発明では、コントロール弁2の弁本体】2をブロック化し、これにオリフィス取付孔12fや圧力検出器取付孔12dを夫々一体的に形成する構成としているため、所謂流置調整鉄置1の内部に於ける流体通路空間の容績を大幅に少なくすることができ、ガスの置換性等が向上する。

【 0 0 4 9 】図 1 0 及び図 1 1 は本発明に係る圧力式流 50 置制御装置の気体を窒素ガスとした場合の流置制御特性

を示すものであり、図10はオリフィス5の下流側を約 10 torrの真空とした場合、また、図11はオリフ ィス5の下流側を大気圧とした場合を共々示すものであ

【0050】図10及び図11からも明らかなように、 上流側圧力P、が下流側圧力P、の約2倍を越える範囲 に於いては、流量QcとP、とはリニアな関係に保持さ れている。尚、図10及び図11に於いて曲線A、B、* * Cは夫々オリフィス内径を0.37mmが、0.20m mφ、0、0.7 mm a とした場合を示すものである。 【0051】表1は、本発明に係る圧力式流置制御装置 と従前の差圧式流量制御装置の精度等を、圧力検出器の 測定範囲と精度を同一と仮定して比較したものである。 [0052]

【表1】

	差压式液量制度装置	本額発明
圧力検告器の測定範囲	1:50	1:50
圧力検出器の精度	±0.25%	±9. 25%
計算流量範囲	1:7	1:50
施显 测定精度	±0.9%	±0.25%
最大日盛100cc/並in の場合の測定可能範囲	14~100	2~100
きさ(芝圧流量計をしとする)	Į į	0, 5

【0053】この表からも明らかなように、本件発明は 能範囲の点で優れていると共に、装置をより小形化でき ることが判る。

【0054】また、表2は、従前の標準的なマスプロー

※ る。この表からも明らかなように、本願発明は低流昏域 差圧式漆畳制御装置に比較して、漆畳測定精度や測定可 20 に於ける測定績度及び製造コスト等の点で、マスプロー コントローラに優るものであることが判る。

[0.0551]

【表2】

		マスクローコントローラ	本発明
標	護 蓌	±1%	±0.25%
度	最大海最の2% 流量の際の誤差	±50%	±12.5%
紋	初期不良	有	なし
	弁部のつまり	有	可能ほあり
コスト	数治コスト	1	マスプロコントロー ラの0.75
"	ランニングコスト	商	なし

コントローラと本願発明の特性等を比較したものであ ※

[0056]

【発明の効果】本発明では上述の通り、オリフィスの上 |漆側圧力P,をオリフィスの下漆側圧力P,の約2倍以| 上に保持することにより、前記圧力P。とオリフィス下 流側流量との間に一次函数関係を成立させ、これに基づ 40 いて前記上漆側圧力P、を調整することにより、下漆側 漆量Qcを設定値に自動制御する構成としている。

【① 057】その結果、従前のマスプローコントローラ に比較して、低流量域に於ける測定精度を高めることが、 できると共に、故障も少なくすることができ、しかも、 製造コストの大幅な引下げを図り得る等の優れた効用が 得られる。

【① 058】また、本願発明では、従前の差圧式流量制 御装置に比較してより高い流量検出錯度が得られると共 に、装置の小形化並びに製造コストの引下げを図ること 50 である。

ができる。

【0059】更に、本発明では、オリフィス上流側の圧。 力P」を制御することにより、オリフィス下流側流置を 圧力P、の一次関数の型で得る構成としているため、所 請流量のフィードバック副御が容易となり、制御装置の 安定性の向上や製造コストの引下けが可能となる。

【0060】本発明は上述の通り、優れた実用的効用を 奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る圧力式流置制御装置の構成を示す ブロック図である。

【図2】圧力式流量制御装置の縦断面図である。

【図3】圧力式流量制御装置の衝断面図である。

【図4】コントロール弁の圧電素子形駆動部の縦断面図

*ある。

【図5】図4のイーイ視断面図である。

【図6】圧力式流量制御装置の圧力検出器の取付部を示 す部分縦断面図である。

【図?】圧力式流置制御装置の他の実施例を示す機断面 図である。

【図8】オリフィスをコントロール弁の弁本体に設けた 場合の他の例を示す部分緩断面図である。

【図9】オリフィスをコントロール弁の弁本体に設けた 場合の更に他の例を示す部分縦断面図である。

特性を示すものである(オリフィスの下流側圧力が真空 の場合〉。

【図11】本発明に係る圧力式流量制御装置の流量制御 特性を示すものである(オリフィスの下流側圧力が大気 圧の場合〉。

【図12】従前の差圧式流量制御装置のブロック線図でお

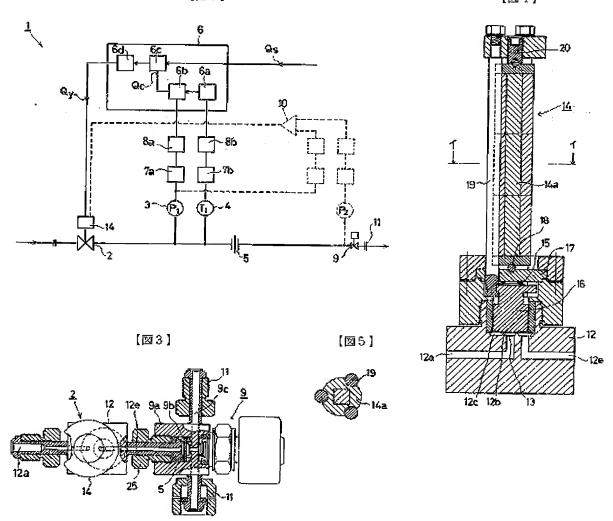
【符号の説明】

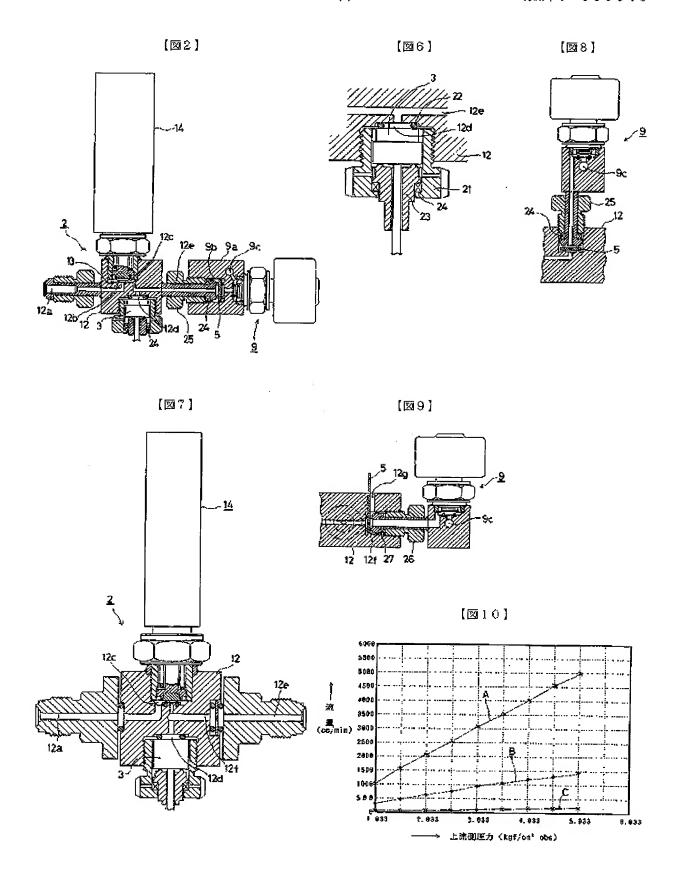
1は流畳制御装置、2はコントロール弁、3は圧力検出 器、4は温度検出器、5はオリフィス、6は演算制御装 置、7a・7bは増幅器、8a・8bはA/D変換器、 9はオリフィス対応弁、9gは弁本体、9ヵは流体入 □.9 c は液体出口、10 は反転増幅器、11 はガス取 出し用継手、12は弁本体、12 aは流体入口、12 b は弁座、12cは弁室、12dは圧力検出器取付孔、1 【図10】本発明に係る圧力式流量制御装置の流量制御 10 2eは流体出口、12gはオリフィス取付孔、12gは オリフィス挿入孔、13はダイヤフラム、14は駆動 部、14aは圧電素子、15は皿パネ、16はダイヤフ ラム鉀え、17はベース本体、18はボール、19は圧 電素子支持材、20はストローク調整ねじ、21は押え ナット、22は0リング、23はスリーブ、24・27 はベアリング、25は取付ねじ、26は締付押え体。

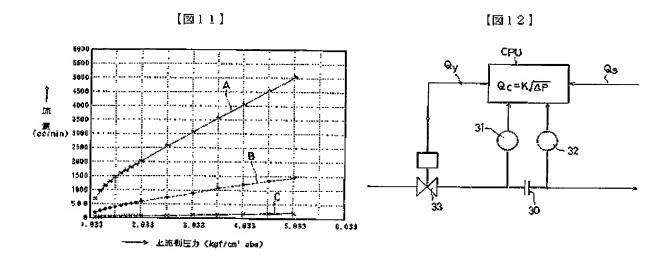
10

[図1]

[図4]







フロントページの続き

(72)発明者 皆見 幸男 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 川田 幸司 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 (72)発明者 土駟 亮介 大阪府大阪市西区立完婚2丁目3番2号 株式会社フジキン内

(72)発明者 福田 浩幸 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内